

サテライト No.03

第7回 フォトニクスのための材料研究会

7th Workshop of Photonics Materials

開催日時 2019年3月24日(日) 9:00~12:00

主催団体名 フォトニクスのための材料研究会

開催内容 これまで、我々はフォトニクス材料に関係する研究者を招待し、研究会を継続して行ってきました。本フォトニクスのための材料研究会は、光を扱う材料全般を意図しており、研究分野は、発光材料に限らず、光誘起による機能発現材料・ガラス等の透明材料、また、レーザー応用・イメージング・光学素子開発などのフォトニクス応用や、材料の構造解析や分析・シミュレーション・加工などのフォトニクス材料研究を支える各種分析・解析などが含まれます。

今回の研究会では、下記の2件の招待講演と数件の一般発表を予定しています。

招待講演:

“Novel design routes and advanced applications in persistent luminescence materials” Prof. Yixi Zhuang (Xiamen University)

“有機 - 無機ハイブリッドナノ構造体の光機能”

石井あゆみ講師 (桐蔭横浜大学)

参加対象者 どなたでもご参加いただけます。

※本プログラムのほか、年会に参加される方は、年会の参加登録が必要です。

参加費 無料

予定参加者数 20名程度

参加方法 参加希望者は Web ページ(<https://sites.google.com/view/7thphotonicsmaterials/>)からご登録ください。

なお、当日参加も可能です。

交流会(懇親会)開催予定 3月24日(日)夕刻 (会費制・当日清算・数千円程度)

連絡・問合せ先

担当者 上田 純平 (京都大学 人間・環境学研究所) T E L 075-753-6817

E - m a i l ueda.jumpei.5r@kyoto-u.ac.jp